## ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

Лабораторная работа **АСМ** 

Шульмина Анастасия Сергеевна Группа Б04-007

## Дифракционная решетки.

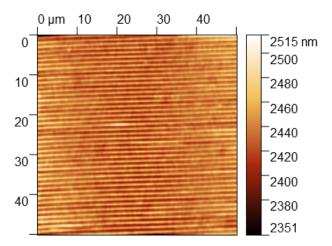


Рис. 1: Карта дифрацкионной решетки.

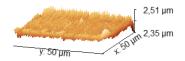


Рис. 2: Трехмерный вид дифрацкионной решетки.

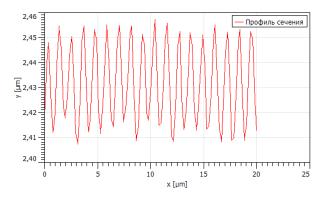


Рис. 4: Профиль сечения.

Исходя из данных, можно оценить период решетки.  $d=\frac{N}{\delta x}=900\pm100$  шт/мм.

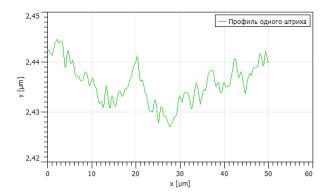


Рис. 3: Профиль одного штриха.

## Фотонный кристалл.

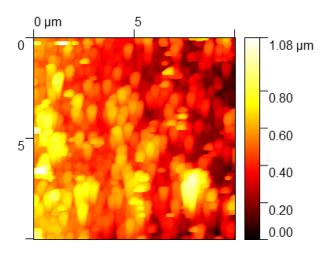


Рис. 5: Карта фотонного кристалла <br/> №1.

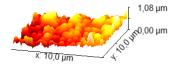


Рис. 6: Трехмерный вид фотонного кристалла  $N_1$ .

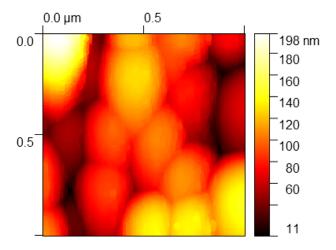


Рис. 7: Карта фотонного кристалла №2.

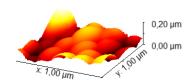


Рис. 8: Трехмерный вид фотонного кристалла №2.

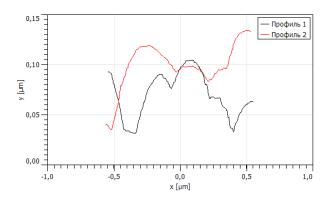


Рис. 9: Сечение фотонного кристалла №2.

Можно предположить, что диаметр шаров SiO2 примерно равен 300-500 нм

## Mica

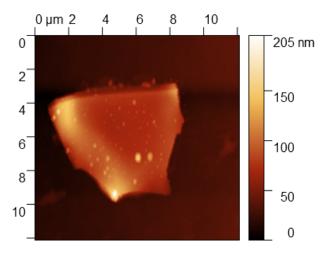


Рис. 10: Карта слюды.

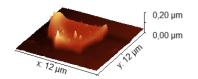


Рис. 11: Трехмерный вид слюды.

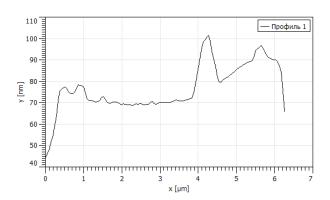


Рис. 12: Профиль сечения слюды горизонтальный.

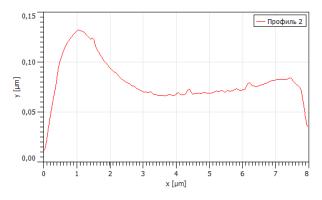


Рис. 13: Профиль сечения слюды вертикальный.